# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) RESIN-SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE EQUIPPED WITH. HEAT SINK

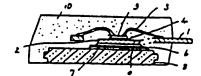
(11) 63-205935 (A) (43) 25.8.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 62-37850 (22) 23.2.1987 (71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIHIRO KATO

(51) Int. Cl'. H01L23/28,H01L23/34

PURPOSE: To enhance the heat-dissipating performance and to reduce the ON resistance by a method wherein, after a circuit component has been mounted on a bed of a lead frame, it is fixed by laying a ceramic or the like between the bed and a heat sink so that this assembly can be resin-sealed.

CONSTITUTION: A semiconductor device 3 is fixed to a bed part 2 of a lead frame 1. Then, an electrode which has been formed on the semiconductor device 3 is connected to an external lead of the lead frame by using a metal thin wire 5. Then, a heat sink 8 is provided an Ag paste 9 is coated on one face of the heat sink a ceramic plate 6 is mounted on the face so as to be united in addition, an adhesive 7 is coated on the ceramic plate 6 the bed part 2 where the semiconductor device 3 is fixed is bonded to the ceramic plate. Then, this assembly is put in a metal mold and is sealed by using a mold resin 10 in such a way that one plane face of the heat sink 8 is exposed.



⑩日本国特許厅(JP)

**即特許出那公民** 

@公開特許公報(A)

昭63-205935

.Olnt\_Cl\_\*

起别記号

厅内整理看号

纽公開 昭和63年(1988) 8月25日

H 01 L 23/28 23/34

B-6835-5F B-6835-5F

等査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

G発明の名称

放熟板付街能封止型半導体裝置

②特 原 昭62-37850

登出 頭 昭62(1987) 2月23日

砂兔 明 者 加 蒑

俊 博

神奈川県川崎市奉区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

3世 聚 人 抹 式 全 社 京 芝

神奈川県川崎市幸区堤川町72番地

30代 莲 人 \_ 弁理士 井上 一男

男 日 1

#### 1. 見明の名称

放然都付到助封止型半導体装置

#### 2. 特許請求の東京

半週体割子を図者する放無性の良いリードフレームのベットがを延伸板を介して放無板に一体に取着け、情況平準体制子の危板とこれに不道数を 都で配置する外部リード間を推験する金属機能を もつ機立体を、角型放無板の一部を異出して対止 する機能別とを具有することを特別とする放無板 付棚部別止別半線体装置。

### 3. 我明の共和な武功

#### (見切のR内)

(産業上の時限分別)

本見別はトランジスタアレイもしくはダイオードアレイなどを得える庶然近何朝前対止型半線は 鉄質の改良に関する。

(収集の性味)

パラードランジスタ写の電力用半導は到子を超立るに置っては無容量が大きくかつ政烈性になん

だヒートシング (放然似を以放ヒートシングと応 数する) を利用する方式がは用されており、この ヒートシングに直接年昇体領子を配置する数には オン抵抗が大きな問題となる。

この解状質の1つとして第2頭に示す方式即ち 延伸性がありしかも高い無伝統を発酵するモール ド側部の以及によって、早期体品板にパワートラ ングスタ等を辿り込んだ男子10をダイボンディン グレたリードフレーム21のペッド第21とヒートン ンク助に、この高悪伝統的性をもつ対止病の解24 を適かのトランスファーモールドはによって充填 する方はが実用化されている。

更に、制御別 60-180624号公司に関示されたヒートシンクと半部は妻子の分離社を取る選マーハによって説明すると、先ずポリイミド、ポリアミドならびにエポキシぞの制料数フィルム25に注意別26を集市してから(図3度イ)、一定寸はに定型化したテーブ27を取る他のに示する角力まによってマウントする。このチーブ27は号取リール20ならびに負的リール28にむき取られ、正何のヒータ

3Cでが無されるヒートシンク31に、円在セポンチ32を仰えるブレス33を使用してテープ27をヒートシンク31にが無圧要方式によって安定する。その故思 3 図ハに明らかなように、ヒートシンク31に エテーブ27を介して半導はチップ34がペースト35によって実験して、ヒートシンク31と 年降 体チップ34は連絡分離する。一方、パワートランジスタやトライアックなのように 半導化 以 状の 庭びからの 遠遠 だご並な 場合に はテーブ27に 子の高 力 毎によるメラライズを見や金属 所の 間付によって 粗値を 数け、ここにこれらの 両子をダイボンディングする方法がほられている。

## (免別が解びしようとする問題点)

院達の約2世に示す方式では変無数数性と電気 絶縁性を図立させるには様があった。と思うの はリードフレームのベッド部12とヒートシンク23 配の短離を抑えて遅然放取性を異似しようとする と、この間数に充填する対止側に見なが免 生して電気絶象性に異点を生じるので。両者間の 距離としてわ 0.6mm 以下に近ずけることは事実上

ンク間にでうミック等の絶縁物層を介在して得られる観點対止型半線体装置は無延抗が 0.8℃/Vと振めて小さくなる事実を基に完成したもので、使果の技術製に説明した第2回の製料料止型半線化装置(500口の半線体影子使用)の熱単鉄 4.5℃/Vに比べて増立った値を示し、その値位性は明らかである。

#### (实施的)

記 1 回により次度例を73 近半の技術 毎と重複する交換も部を上あるが、新番号を付し で説明する。

先ずリードフレーム1を定領するが、そのペッド部2に掲載する年海は貫子3の最初に応じたでで、のリードフレーム1の空も通定されるのは当然デュンションをあ子3では常体になって用いて、アルインラインタイプのリードはな子3をペンけて三に年田等する。 次に、この年頃は第子3には明了る。 次に、この年頃は第子3には明了る 電極とリードフレームの外回りードにと会によっては対して定気的可能を必ら、ここで

無限となる。

の3 個に元子 割子分配の式は石造を座坊からなるテープを利用しているが、 高無版部性が不変分割い換えると無磁状が悪く、 使ってパワーが大きく発展をが大きい準導体製子の創立には異点があった。

宋免明は、上記登点を瓦提する明別な放無値付 政府対止型半導以及官を提供することを目的とす 入。

#### [兄切の終成]

## (周期点を解放するための手段)

この目的を達成するために、本央別ではリードフレームのベッドに必要な生成体系子などの利子 四部常品を取力してからこのベッドとヒートシンク間にでうミックでの必然物別を介在して以びは なは通り数局で対比することによって、然放形性 に優れかつオンが抗の少ない数点対比型主選化模 関を得るものである。

#### (# JD)

このようにリードフレームのベンドとヒートン

このリードフレームのお気としてに刻むしくは刻 会立を使用することを強調しておく。この個系リ ードフレームを追用しているので、その関連的に は、離化助止に必分を立して全級群級5によるポ ンディング工程に支配なきよう、又ポンディング 工程時にもリードフレームの離化的よに努めるの も必要である。

次に利力内する平均な図を貸えたヒートンンク8を用まし、その一部にはペーストが9を被増し、ここに セラミック 低 6 を 駐せて 一体 化し、製にこの セラミック 低 6 に 失型 リルベースト 等の 接む 用った 生って、ここに 向 述の 添り 平海 体 新子 3 を 切り た 乗 も しくは 倒 余 全 転 の リード フレームペッド 3 2 と 配 度 して 合 休 す る。

このでラミック版は 0.500以底に形成し、出版 4.利子の大きさが 6 × 6 × 6 以近次なら約1000所とし、 科烈としては 44,0。、48A、5 iC、ならびに2c0等何 れも適用できる。氏、でラミック版 6 の一体化に おっては有效限力所にかえてガラスほの形し使用 切である。次に、トランスファーモールド企型に

#### 特開昭63-205935 (3)

この別立はも入れて、ヒートシンク8の一方の平 地な運が昇止するようにモールド程度10によって 対止する。

この朝斯としては熱伝導は  $1=60-100\times10^{-4}$  col/co secでも示す耳魚帯はでしかも絶縁性をもつ材料を迅定した。

#### (見明の効果)

このように半見りに係るか無低付担品対比無年 準件状度ではその通用材料に無数数性が低れたリ ードフレームや対比別だを以用するのはお給とし て、ヒートシンクと、半導体製子をマウントする リードフレームのペッド部間にセラミックを介在 させて無新院の低減化を達成して高出力のパワー モジュールと扱近したものである。

#### 4. 医証の証明な説明

第1回は本央的に係る放然版付割新封止製工資 体質型の製能を示す断距域、第2回は従来装置の 新面図、即3回イーハはヒートシンクと中等体制 子の分類に地域シート適用制の工程を示す新聞図 である。

代理人 非双击 井 上 一 男

